## 1 Приборы, определяемые пользователем: BLACKBOX

Опция Blackbox необходима для следующих применений:

- Экстракция прибора пользователя, связанного с моделью пользователя (изменённый Pcell или 3D модель экстракции)
- Игнорирование паразитных элементов в ограниченной области

## 1.1 Характеристики и методология Blackbox

### 1.1.1 Символы

Символы, связанные с blackbox окружением: box3, box4, box5, box6, box7, box8(1 вывод для подложки), собраны в библиотеке STlib (рис. 1.1). Они являются X приборами: не имеют auCdl представления, но имеют представление schematic для CDL нетлистирования.

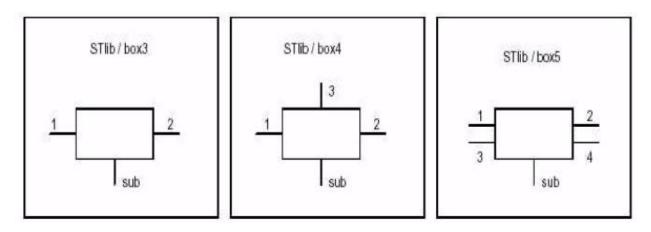


Рис. 1.1 Символы Вьох

### Методология:

- Входные/выходные выводы символа blackbox должны соответствовать маркерам, выбранным в топологии.

Пример: вывод 1 символа должен быть связан со слоем MKR;drawing1 в топологии.

## 1.1.2 Топология: размещение слоёв и маркеров

Слои, связанные с blackbox окружением: MKR;blackbox, MKR;blackboxnoM1, MKR;label, MKR;block, MKR;drawing1->MKR; drawing7.

### Методология:

- -Область blackbox должна быть ограничена специальным маркером {MKR blackbox или MKR blackboxnoM1}.
- Внутри слоя MKR;blackbox, все уровни металла и металлические соединения игнорируются.
- -Внутри слоя MKR;blackboxnoM1, игнорируются все уровни металла и металлические соединения кроме Metal1. Это позволяет стыковать OD/PO приборы рядом с blackbox, внутри которого металлы со второго по последний будут игнорироваться. Отметим, что для слоя MKR;blackboxnoM1, нельзя подсоединять blackbox с помощью Metal1.
- -Слой MKR block должен быть прорисован вокруг активных и поликремниевых областей, которые необходимо проигнорировать.
- -Входные/выходные выводы должны быть определены с помощью слоёв MKR drawing1-7.
- Имя модели(Model Name) должно быть обозначено внутри blackbox с помощью маркера MKR label.

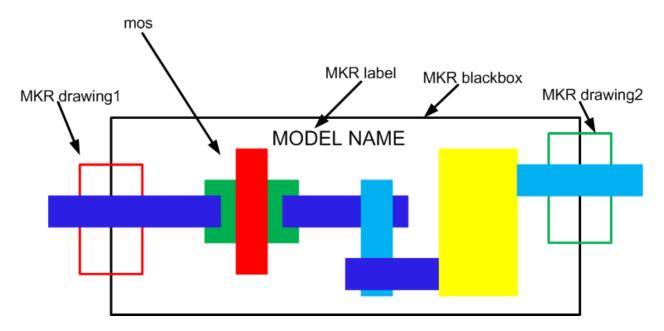


Рис. 1.1 Топология blackbox.

# 1.1.2 Пример топологического и схемотехнического представления blackbox.

Ниже представлен пример blackbox в топологическом и схемотехническом представлениях.

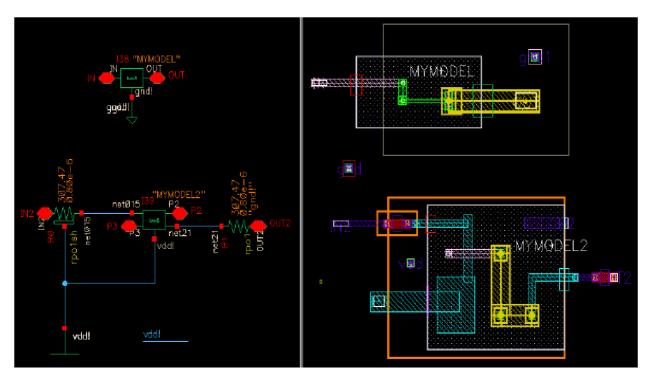


Рис. 1.2 Топологическое и схемотехническое представления blackbox.

### 1.2 Описание опции blackbox.

## 1.2.1 DRC-проверка правил проектирования

Слой MKR:blackbox не участвует в DRC проверке. Однако DRC проверка всё же применяется внутри blackbox.

# 1.2.2 LVS –проверка соответствия топологии и электрической схемы

LVS используется со следующими правилами:

- Все уровни металла и металлические соединения игнорируются внутри blackbox.
- Все уровни металла и металлические соединения, за исключением Metal1, игнорируются внутри слоя MKR;blackboxnoM1.

- Слои OD/PO игнорируются внутри MKR block.
- **Предупреждение 1**: активные слои внутри blackbox всё же учитываются во время LVS проверки. Например, МОП и биполярные транзисторы, резисторы экстрагируются без металла. Чтобы проигнорировать OD и PO слои, используйте слой MKR block.
- **Предупреждение 2**: закоротка или разрыв не могут быть определены во время LVS проверки, так как металлические соединения игнорируются. Например, если разрыв соединения будет прорисован в вашей катушки индуктивности с ошибкой это не будет определено.

## 1.2.3 Моделирование

Для выполнения моделирования любой blackbox прибор будет иметь связанную пользовательскую модель, чьё имя соответствует blackbox символу и топологии.

Чтобы узнать как подключить прибор к пользовательской модели, обращайтесь к документации по Artist Kit (ArtistKit\_UserManual\_mikron.doc).